

日本学術振興会
プロセスシステム工学第143委員会
第164回委員会議事録

1. 日 時： 平成19年10月12日（金）13：00～13：10

2. 場 所： 東京工業大学 田町キャンパス内 キャンパスイノベーションセンター
(東京都港区芝浦 3-3-6/電話：03-5440-9020)

3. 出席者：48名（順不同，敬称略）

委員長：長谷部伸治（京都大学）

委員：大杉 健（ジャパンエナジー），轡 義則（住友化学），篠原和太郎（東芝），瀧野哲郎（東京工業大学），小西信彰（代理：南浦 清，横河電機），鈴木 剛（東洋エンジニアリング），高田晴夫（三菱化学エンジニアリング），柘植義文（九州大学），橋本芳宏（名古屋工業大学），山下善之（東京農工大学），加納 学（京都大学），梅田富雄（青山学院大学），伊藤利昭，栗本英和（名古屋大学），北島禎二（東京農工大学），橋爪 進（名古屋大学），小木曾公尚（奈良先端科学技術大学院大学），島田行恭（労働安全衛生総合研究所），関 宏也（東京工業大学），殿村 修（京都大学），濱口孝司（名古屋工業大学），富田重幸（宮崎大学），木村直樹（九州大学），小崎恭寿男（日揮），坂本英幸（横河電機），重政 隆（東芝三菱電機産業システム），西野由高（代理：石井良和，日立製作所），一津屋茂（三井化学），丸山 亨（新日本石油化学），矢野智之（名古屋大学），中川明浩（代理：多久美徹，日産化学工業），中西 勤（三菱化学），尾藤清貴（カネカ），大坂 宏（大坂システム計画），遠藤隆幸（横河情報システムズ），村山 大（東芝），小川達也（協和発酵工業），中井敏雅（住友化学），大田原健太郎（クレハエンジニアリング），河内伸仁（岩井機械工業），坂井 幹（山武），井海光二（代理：名倉誠一，山武）

委員以外の出席者：河野浩司（三菱化学エンジニアリング），上田宜孝（三井化学），刑部道博（日揮），布野俊彦（日立ハイテクトレーディング），後藤 聡（日立製作所）

4. 委員会

1) 配付資料確認

2) 新委員 九州大学 木村直樹 氏の紹介と挨拶

3) 次回以降の研究会の案内

第4回研究会 平成19年12月14日（金） 東京・弘済会館

「プロセスデータ解析 ～成果をあげるための鍵を探る～」

第5回研究会 平成20年2月8日（金） 東京・弘済会館 「代替エネルギー（仮）」

第1回研究会 平成20年5月23日(金)ー24日(土) 大阪・コスモスクエア国際交流センター

「ダイナミックシミュレーション」

4) PSE 関連会議案内

5) 研究会スケジュールの説明

6) 高松武一郎 元委員長 ご逝去の報告

以上